PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

09-071035

(43) Date of publication of application: 18.03.1997

(51)Int.Cl.

B41M 5/00 D21H 19/38

(21)Application number: 07-228992

(71)Applicant: OJI PAPER CO LTD

(22)Date of filing:

06.09.1995

(72)Inventor: IKEZAWA HIDEO

EISAKI SHINICHI

(54) INK JET RECORDING SHEET AND ITS MANUFACTURE

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide an ink jet recording sheet provided with a specular highly glossy surface and having superior ink absorbability, water resistance and recording clarity.

SOLUTION: A layer coated with a coating material containing a pigment and an electron radiation curing type resin in the range of weight ratio of 95/5-70/30 and dried thereon is formed between a smooth molded surface and a sheet-shaped substrate, and the electron radiation is emitted in the state that the layer is pressed to the smooth molded surface to form an ink receptive layer, and the layer is released from the molded surface. The pigment contains at least one kind of pigments selected out of non-crystalline silica, alumina and pseudo-boemite, and electron radiation cured type resin contains the electron radiation curing type resin of aqueous emulsion type.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]
[Number of appeal against examiner's decision of rejection]
[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]
[Date of extinction of right]

(19) 日本國特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出顧公開發号

特開平9-71035

(43)公嗣日 平成9年(1997)3月18日

(51) Int.CL*		織別紀号	庁内整理選号	ΡI			技術表示的所
B41M	5/00			B41M	6/00	В	
D21H	19/38			D21H	1/22	,B	

弱性療法 全部性 治療師の数2 OT (全 2 両)

		25.114.15.	来明年 知が長い飲る ひじ (主 9 氏)	
(21) 出願番号	特顯平7-228992	(71) 出源人	000122298 王子製紙株式会社	
(22)出版日	平成7年(1995)9月6日	東京都中央区級座4 T目7 番5号 (72)発明者 独识 考男		
			東京都江東区東鎮 1 丁目 10番 6 号 新王子 製瓶鉄式会社東京商品研究所内	
		(72) 発明者	永崎 伸一	
			東京都江東区東縣 1 丁目 10番 6 号 新王子 與新練式会社東京商品研究所內	

(54) 【発明の名称】 インクジェット記録用シート及びその製造方法

(57)【嬰約】

【課題】 鈍面状の高光沢表面を有し、インク吸収鑑、 耐水性および記録の鮮明性が優れたインクジェット記録 用シートを提供する。

【解決手段】 平滑な成型面とシート状支持体間に、顔 料と電子線硬化型樹脂を重量比で95/5~70/30 の顧囲で含有する塗料を塗布・乾燥した層を設け、その 層を平滑な成型面に押し当てた状態で電子線を照射して インク受容層を形成し、前記成型面から剝離してなるイ ングジェット記録網シートであり、且つ前記額料が非結 **皐性シリカ、アルミナ、擬ベーマイトから選ばれる少な** くとも1種の顔料を含み。前記電子線硬化型制脂が水性 エマルジョンタイプの電子線硬化型樹脂を含有するイン クジェット記録用シート。

【特許請求の範囲】

【請求項1】 平滑な成型面とシート状支持体間に、顔 料と電子線硬化型樹脂を重量比で95/5~70/30 の範囲で含有する塗料を塗布・乾燥した層を設け、その 層を平滑な成型面に押し当てた状態で電子線を照射して イング受容層を形成し、前記成型面から剝離してなるイ ンタジェット記録用シートであり、且つ前記額斜が非結 晶性シリカ、アルミナ、擬ベーマイトから選ばれる少な くとも1種の頗料を含み、前記電子線硬化型額脂が水管 クジェット記録用シート。

1

【請求項2】 シート状支持体とインク受容層の間に下 塗り層を有し、下塗り層が、電子線硬化型御脂含有層を **第子線により顕化されてなる層である諺求項 1 記載のイ** ングジェット記録用シート。

【請求項3】 平滑な成型面とシート状支持体間に、顔 料と電子複硬化型樹脂を重量比で95/5~70/30 の範囲で含有する塗料を塗布・乾燥した層を設け、その 層を平滑な成型面に押し当てた状態で電子線を瞬射して ジェット記録用シートの製造方法であり、且つ前記類料 が非結晶性シリカ、アルミナ、擬ベーマイトから激ばれ る少なくとも)種の顔料を含み、前記電子線硬化型樹脂 が水性エマルジョンタイプの電子線硬化型樹脂を含有す るインクジェット記録用シートの製造方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明はインクジェット記録 用シートに関し、特に鏡面状の高い表面光沢と吸水性、 耐水性及び鮮明で高精細な画像品質を育するインクジェ 30 ット記録用シートとその製造方法に関する。

[0002]

【従来の技術】水性インタを用いるインクジェット記録 方式は、その普及に伴い、従来からのオフィス等での書 類のアウトブットとしての用途ばかりでなく、最近では POSシステム等への用途も拡大している。また、ブリ ンターと記録用シート双方の急速な性能向上にともなっ て、プリント温度、解像度が著しく向上し、更に近年で はカラー化への市場の要請が高まっている。また広幅の が進んでいる。記録用シートに関しては、インク吸収速 度の向上、インク受容置の増加、ドット形状の均一性向 上等の要望にとたえ、高解像度の優れた記録品質を得る ために、基材表面にインク受容層を設けた塗工タイプの 記録用シートが開発されている。

【0003】例えば、特開昭62-158084号公報 には、微粒子合成シリカをインク受容器として用いた、 高いインク吸収性、色再現性および記録機度を有するイ ングジェット記録用シートが開示されている。即ち、前

な吸収性の優れた白色顔料を主成分とする被疑層を、直 接をルロースバルブを主成分とする紙シートの表面に設 けた記録用シートであるが、織シート上に微粒子合成シ リカのような吸収性の優れた白色顔料を主成分とする彼 **寝屋を直接設けた場合、塗布置が少ないと印字したドッ** トのにじみが大きく、鮮明で精細な画像が得られないば かりでなく、裏後け等の問題があった。塗布費を増やす ことで、インクの裏抜けを防止する方法もあるが、ドッ トの広がりを十分に抑えることはできなかった。更にこ エマルジョンタイプの電子線硬化型樹脂を含有するイン 10 の方法では、高い光沢を有する記録用シートは得られな

【0004】特開平1-97678号公銀には、 壁材上 に修べーマイトゾルを塗工した記録用シートが開示され ている。この記録用シートは、鮮明な画像を得ることが 可能であるが、良好な品質の画像を得るためには、擬べ ーマイトゾルを多量に使用する必要があるが、擬ベーマ イトゾルの濃度が低いために、多量に塗工することは困 難であった。高い表面光沢を有するインクジェット記録 用シートとしては、基材の一方の面にキャスティング法 インク受容層を形成し、前記成型面から測離するインク 20 によって顔料を含有する塗工層を設けたシートが開示さ れている (特闘平5-59694号公報)。この方法に よれば、従来の塗工方法に比べて表面光沢は向上する が、鎌面のような強光択を有するシートを得るには不士 分であり、インク受容層の耐水性も不十分であった。 【0005】インクジェット記録用シートに電離性放射

織による領化技術を応用する試みとしては、透明な紫外 **複額化させたカチオン性アクリル共重合体層とアニオン** 性アクリル共重合体圏とを設けたシートがある(特開館 62-221591号公報)。しかし適明な記録用シー トの製造は可能であるが、インクの吸収性が不十分であ

{0006}

【発明が解決しようとする課題】本発明は、鏡面状の強 光沢表面を有し、水性インクによるインクジェット方式 のブリンターあるいはブロッターで記録を行った場合 に、インク吸収性に優れ、ドット再現性が良好で、鮮明 で高縞細な高品位画像を高速でプリントできるインクジ ェット記録用シートとその製造方法を提供する。

【①①①7】本出願入は、先に、高平海面上に塗工した カラー記録への対応も容易なことから、急速に用途拡大 40 塗鉢を電子線で硬化させた上塗り層に、シート上に塗工 した下塗り層を重ね圧着後、再度電子線を照射して上塗 り層と下塗り層を一体化し、次いで一体化した塗工層を 高平層面上から影響することにより、強光沢面を有する インクジェット記録用シートが得られることを見出し、 特許出願を行った(特願平6-172618)。この記 録シートは、強光沢面を有しており、鮮明な記録が可能 である。しかしインク受容層に含有される顔料が30% 未満と低いためか、インクの吸収が遅く、インクの定着 までに時間がかかるという問題があることが明らかにな 記の要求特性に応じるために、微粒子合成シリカのよう 50 った。本発明者らは、電子線硬化型の樹脂に、下記特定 の顔料を特定の範囲で配合することで、上記問題を解決 できることを見出し、本発明を完成させるに至った。

【謙遜を解決するための手段】本発明は下記の態様を含

[] 平滑な成型面とシート状文持体間に、顔斜と電 子線硬化型制脂を重量比で95/5~70/30の範囲 で含有する塗料を塗布・乾燥した層を設け、その層を平 滑な成型面に鉀し当てた状態で電子線を照射してインク ェット記録用シートであり、且つ前記顔料が非結晶性シ リカ、アルミナ、擬ペーマイトから週ばれる少なくとも 1 種の顔料を含み、前記電子線硬化型樹脂が水性エマル ジョンタイプの電子線硬化型樹脂を含有するインクジェ ット記録用シート。

【0009】[2] 前記顔料が、平均粒径0.01~ 10μmの非結晶性シリカ、アルミナ、擬ベーマイトか ら選ばれる少なくとも1種を含む〔1〕記載のインクジ エット記録用シート。

を育する [1] または [2] 記載のインクジェット記録 用シート。

[4] 下塗り層が、電子線硬化型樹脂含有層を電子線 で硬化した層である〔3〕記載のインクジェット記録用 シート。

【①①10】[5] 水性エマルジョンタイプの電子線 硬化型制脂が分子内に2つ以下のエテレン性不飽和結合 を省するアクリレート系またはメタクリレート系のオリ ゴマーである[1]、[2]または[3]記載のインク ジェット記録用シート。

【①①11】〔6〕 平滑な成型面とシート状支持体間 に、顔料と電子線硬化型樹脂を重置比で95/5~70 /30の範囲で含有する塗料を塗布・乾燥した層を設 け、その層を平滑な成型面に押し当てた状態で電子線を 顧射してインク受容層を形成し、前記成型面から剥離す るインクジェット記録用シートの製造方法であり、且つ 前記顔料が非結晶性シリカ、アルミナ、漿ベーマイトか ら選ばれる少なくとも

1種の額料を含み、前記電子線鏡 化型樹脂が水性エマルジョンタイプの電子線硬化型樹脂 を含有するインクジェット記録用シートの製造方法。

【0012】[7] 非結晶性シリカ、アルミナ、擬ペ ーマイトから遷ばれる少なくとも1種の顔料と水性エマ ルジョンタイプの電子線硬化型樹脂を含有する塗料をシ 一ト状支持体に塗工後、乾燥処理により水を除去し、次 にとの塗工層に平滑な成型面を押し当てた状態で電子線 を照射し、前記平滑な成型面より剝離する〔6〕記載の イングジェット記録用シートの製造方法。

(8) 非結晶性シリカ、アルミナ、擬ペーマイトから 選ばれる少なくとも1種の顔料と水性エマルジョンタイ プの電子接硬化型樹脂を含有する塗縛を平滑な成型面に 50 型の水溶性モノマーの配合比が多いと電子線照射後の塗

塗工後、乾燥処理により水を除去し、次にこの塗工層に シート状支持体を押し当てた状態で電子線を照射し、前 記平滑な成型面より剥離する(6)記載のインクジェッ ト記録用シートの製造方法。

[0013]

[発明の実施の形態] 本発明では、水性エマルジョンタ イブの電子線硬化型樹脂を使用することにより、インク 受容響塗料中に上記特定の機料を比較的に多置に添加し ても塗液が増粘し過ぎることがなく、疎水性の樹脂を使 受容層を形成し、前記成型面から制能してなるインクジ 10 用した場合にも、高いインク吸収性が得られるばかりで なく、ボリビニルアルコールやボリビニルビロリドンの ような親水性樹脂を使用した場合に比較して、耐水性の 優れたインク党容屈を製造することができる。また、樹 脂の硬化処理が平滑な成型面上で行われるため、通常の キャスト方式では得られない強光沢平滑面を有するイン クジェット記録用シートを得ることができるのである。 【① ① 14】本発明に用いられる電子線硬化型樹脂とし では、エチレン性不飽和結合を有するアクリレート系ま たほメタクリレート菜のオリゴマーを使用することがで [3] シート状支持体とインク受容層の間に下塗り層 20 きる。特に限定するものではないが、例えばウレタンア クリレート、ウレタンメタクリレート、エポキシアクリ レート、エポキシメタクリレート、ポリエステルアクリ レート、ポリエステルメタクリレート、ポリエーテルア クリレート、ポリエーテルメタクリレート、メラミンア クリレート、メラミンメタクリレート等の各種アクリレ ート類、またはメタクリレート類、或いはこれらの共重 台物等の電子線硬化型オリゴマーの水性エマルジョンを 挙げることができる。これらの中でも分子内にエチレン 性不飽和結合を2つ以下含むものがインク吸収性の点で 30 好ましく、より好きしくは分子内にエチレン性不飽和給 台を1つ含むものである。

> 【0015】更に必要に応じて電子線硬化型樹脂とし で、エチレングリコール系ジアクリレート、エチレング リコール系メタグリレート。アクリロイルモルフォリ ン、N-ビニルビロリドン等の電子線硬化型の水溶性モ ノマーを含有させることができる。これにより耐水性改 良等の効果を得ることが出来る。また、耐水性が低下し ない鎖開、或いは本発明の効果を阻害しない範囲でポリ ビニルアルコールまたはその変性物、澱粉またはその変 46 | 铨物。ポリピニルピロリドン、カゼイン等の水溶性樹脂 を含着させてもよい。

【① 0 1 6 】電子線硬化型樹脂の水性エマルジョンを含 有するインク受容層塗料に、更に電子線硬化型の水溶性 モノマーを含有させる場合、電子被硬化型樹脂の水蛭エ マルジョンと電子機硬化型の水溶性をノマーの重量比は 特に限定しないが、箇形分(不揮発分)で、水性エマル ジョンの電子線硬化型樹脂/電子線硬化型の水溶性モノ マー=100~70/0~30の範囲が好ましく。まり 好ましくは100~80/0~20である。電子線硬化 工層の吸水性が低下し、水性インクの吸水性が劣る場合

【()() 17】電子線硬化型樹脂(電子線硬化型樹脂の水 性エマルジョンと電子課題化型の水溶性モノマーを含 む) と顔料の重量比は、顔料/電子練硬化型制作=95 /5~70/30の範囲であり、好ましくは95/5~ 75/25である。顔料の配台比率が95%を超える と、インク受容層の塗膜強度が低下するため好ましくな い。道に顔料の配合比率が70%未満では、インクの吸 収性が低下する。

【0018】本発明では、インク受容層中に非結晶性シ リカーアルミナまたは擬ベーマイトを含有させる。これ ちの中で、非結晶性シリカはインク保持能力に優れるた め好ましい。また安価でもある。これらのインク受容性 顔斜の平均粒径は0.01~10 mmの範囲が好まし く、より好ましくは(). 0 15~8 mmである。平均粒 僅が小さい場合には、顔料の配合効果が不十分となる場 台があり、逆に大きいと、画像の鮮明さが劣る場合もあ る。平均粒経は、例えば、コールターカウンター法で、 できる。

【0019】更に必要に応じて炭酸カルシウム。クレ ー、炭酸マグネシウム、水酸化マグネシウム、硫酸バリ ウム、二酸化チタン、サチンボワイト、タルク、雲母、 酸化壺鉛、水酸化アルミニウム、ゼオライト、ハイドロ タルサイト、スメクタイト、燐酸カルシウム、珪酸カル シウム、焼成グレー等の白色顔料を配合してもよい。 【0020】支持体とインク受容層との間に下塗り層を 設けることもできる。これによりインク受容層の密着性 を改善でき、また支持体への塗液浸透性を小さく出来 る。下塗り層は底分子材料を含み、特に限定せず例え は、ポリアクリル酸エステル、ポリメタクリル酸エステ ル エチレン - 酢酸ビニル共重合物。ポリ酢酸ビニル。 スチレンープタジエンゴム (SBR)、ニトリループタ シエンゴム (NBR)、メチルメタクリレートーブタジ エンゴム(MBR)、ポリエステル系樹脂、ポリウレタ ン樹脂、アルキッド樹脂等の水蛭エマルジョンの他に、 これらの共重合物の樹脂エマルジョンが使用できる。ま たこれらの高分子にカルボキシル基。カチオン性基等の 官能基を導入したものも使用可能であり、ポリアクリル アミド系樹脂、ポリビニルアセタール樹脂等も使用可能 である。更に、敵粉、数粉誘導体、ポリビニルアルコー ル。ポリビニルアルコール変性物、カゼイン、セルロー ス誘導体等の水溶性樹脂も使用可能である。これらの高 分子材料は、必要に応じて2種以上を混合して使用する とともできる。

【① 021】下塗り層として、電子線の照射によって硬 化可能な樹脂を使用することも可能であり、特に限定す るものではないが、エチレン性不飽和結合を1つ有する

トリルあるいはその誘導体、スチレンあるいはその誘導 体、アクリルアミド等のアミド基含有モノマー、ラウリ ル (メタ) アクリレートのような脂肪酸系アクリレート あるいはメタクリレート、ベンジルアクリレート、2 -エチルヘキシルアクリレート、2ーヒドロキシエチル (メタ) アクリレート、2-ヒドロキシプロピル (メ タ) アクリレート、テトラヒドロフルフリルアクリレー ト、フェノキシエチルアクリレート、ノエルフェノキシ エチルアクリレート、ε-カプロラクトン付加物のアク 10 リレート、プトキシエチル (メタ) アクリレート、2-ヒドロキシーフェノキシブロピルアクリレート、シクロ ヘキシル (メタ) アクリレート、N、N – ジエチルアミ ノエチル (メタ) アクリレート、N、Nージメチルアミ ノエチル (メタ) アクリレート、3-フェノキシプロピ ルアクリレート、2-メトキシエチルアクリレート等の アクリレートまたはメタクリレート等を例示できる。 【0022】エチレン性不飽和給合を2つ有するモノマ ーとしては、例えばジビニルベンゼンまたはその誘導 体。エチレングリコールあるいはプロピレングリコール 請算重置割合5 0%に対応する粒径として求めることが 20 鎖を育するジアクリレートまたはジメタクリレート、へ キサンジオールジ(メタ)アクリレートのような直鎖の 炭化水素のジ(メタ) アクリレート、トリシクロデカン ジメチロールジアクリレート、変性ピスフェノールAの ジアクリレート等を例示できる。これらエチレン性不飽

> 【0023】インク受容層と支持体の間に下塗り層を設 ける場合には、下塗り層はインク受容層を設ける前に、 支持体上に通常の塗工方法、砂えば、バー、エアナイ フ、ブレード、ロール、リップ、コンマ、スリットダイ 等の塗工装置で塗工され、必要に応じて乾燥処理や電子 線硬化処理が縮される。下塗り層には、必要に応じて顔 料を配合することも可能であり、例えば、非結晶性シリ カ、アルミナ、擬ペーマイト、炭酸カルシウム、クレ ー、炭酸マグネシウム、水酸化マグネシウム、鞣酸バリ ウム、二酸化チタン、ザチンホワイト、タルク、雲母、 酸化靈鉛、水酸化アルミニウム、ゼオライト、ハイドロ タルサイト、スメクタイト、燐酸カルシウム、硅酸カル シウム、焼成クレー等の白色顔料が使用可能である。 【0024】下塗り層の塗工置は、好ましくは1~15

和結合を1つあるいは2つ等有する化合物は、必要に応 じて2種以上を混合して使用することもできる。

g/m゚、まり好ましくは2~8g/m゚である。下塗 り層の塗工置が少ないと、下塗り層の効果が十分に得ら れない場合もある。逆に、下塗り層の塗工置が多くても 効果はあたまうちになり、コスト上昇等の問題を生じ

【りり25】支持体としては、紙シート、白色フィル ム、合成紙、ポリオレフィンラミネート紙等が使用でき る。紙シートを支持体として使用する場合には、平滑度 は高いほどよく、塗工タイプのアート紙あるいはキャス モノマーとしては、Nービニルピロリドン、アクリロニ 50 トコート紙等が好ましい。支持体の坪型は50~300

g/m²が好ましい。支持体の坪置が小さいと、支持体 の剛度が不足し、高級感も得られない。逆に、支持体の **鲆屋が大きいと、得られるインクジェット記録シートが** 厚すぎ、プリンターの走行性が不良となる場合もある。 【0026】インク受容層中には、必要に応じて、第4 殺アンモニウム塩等を有するカチオン性樹脂を配合して もよい。これによりインクの耐水性を向上させることが、 出来る。カチオン経樹脂を含有させる場合の配合量は、 顔斜100重量部に対し0~50重量部が好ましく、よ り好ましくは5~40重量部である。カチオン性樹脂の 10 置部および重量%である。 配合量が多いと、インクの受容性が低下する場合もあ

【① ①27】インク受容層は支持体上あるいは平常な成 型面上に通常使用される塗工方法で塗工される。例え は、バー、エアナイフ、ブレード、ロール、リップ、コ ンマースリットダイ等の塗工方法が旋用可能である。イ ング受容層の塗工置は特に限定しないが、10~50g /m^{*} 程度、好ましくは15~40g/m^{*} である。イ ング受容層の塗工量が少ないと、受容層のイング吸収能 塗工量が多いと、高価な電子線硬化型樹脂を必要以上に 使用することになり、硬化に必要な電子線の吸収線量が 増加し、好ましくない。

【1) () 2.8 】本発明の好ましい態様ではインク受容層は 平滑な成型面上に塗工された後乾燥され、次いで支持体 を塗工層に圧着した状態で電子線照射により硬化処理さ れ、次いで成型面から剥離される。平滑な成型面として は、ポリエステルのようなプラスチックフィルム、キャ ストドラム等を使用することができる。特に限定しない ましい。別の態様ではインク受容層塗液は支持体に塗工 後乾燥され、次いで平滑な成型面に圧着した状態で電子 線を照射し硬化され、次いで成型面から剥離することで 製造することも可能である。

【0029】電子線顕射に使用する装置としては、例え は、エレクトロンカーテン方式、スキャニング方式等の 装置を使用することができる。インク受容層は、100 k V以上の加速電圧、例えば100~300kVの加速 電圧で電子線照射することによって硬化する。硬化に必 照射する場合には、通常、フィルム下のフィルムと接し ている塗工層表面の吸収線量がり、5~15Mrad程 度、好ましくはり、5~10Mradとする。支持体を 運して電子線を照射する場合には、支持体と接している 塗工層表面の吸収線置が通常(). 5~15M rad、好 ましくは0.5~10Mradの範囲である。酸収線量 が小さいと硬化が不十分となり、耐水性が不足するばか りでなく、ブロッキング等の原因となる場合がある。逆 に、酸収線置が多いと、樹脂の硬化が進み過ぎ、インク

したときに、シート強度が低下する場合がある。 [0030]インク受容層塗料には更に、必要に応じて 滑削,防敵剤,帯電防止削,蛍光染料、有機有色颜料、 離型創等の助剤を必要に応じて適直添加しても良い。必 要に応じてpHコントロールを行っても良い。

Я

[0031]

【実施例】以下に実施例を挙げて本発明をより具体的に 説明するが、本発明は勿論とれらに限定されるものでは ない。尚、以下の実施例において、部および%は全て重

【0032】実施孵1

ポリエチレンを両面に各々30g/m*ラミネートした ポリエチレンラミネート紙(坪置200g/m²)の一 面上に、電子線硬化型樹脂であるウレタンアクリレート オリゴマーの水性エマルジョン(東亜合成株式会社製、 ネオタンリE、國形分50%)40部に、平均短径3. 5 μ mの非結晶性シリカ (水沢化学株式会社製、ミズカ シル)80部を混合し60%の濃度に調整した塗料を、 メイヤーバーを用いて乾燥後の塗工量が2.5g/m゚に 力が不足し、ニシミ等の問題が生むる場合がある。逆に 20 なるように塗工し、乾燥後、該塗工層表面にボリエチレ ンテレフタレート (以下PET) フィルム (表面あらさ Ra=0.02μm, 厚き70μm, 商品名:ルミラ ー、東レ株式会社製)を圧着し、次いでPETフィルム の上から紙シートに向けて200kVの加速弯圧で、P ETフィルム下の吸収線量が2Mradになるように電 子線を照射して塗工層を硬化後、塗工層からPETフィ ルムを剥離することにより、インクジェット記録用シー トを作製した。

【0033】実施例2

が、平滑な成型面の表面組さR a は0、1 μ m以下が好 30 年 Ξ 1 5 0 g ℓ m 3 のポリエチレンラミネート紙の一面 上に、ウレタンアクリレートオリゴマーの水锉エマルジ ョン(東亜合成株式会社製) ネオタンUE、固形分50 %) 40部に、Nービニルビロリドン 5部および平均粒 径8.5μmの非結晶性シリカ(水沢化学株式会社製、 ミズカシル) 75部を混合し、60%の濃度に調整した **塗斜を、メイヤーバーを用いて乾燥後の塗工量が35g** /m: になるように塗工し、乾燥後、該塗工層表面にP ETフィルム (表面あらさRa=0.02 μ m、厚き7 0 μm, 商品名:ルミラー、東レ株式会社製)を貼合 要な吸収線置は、塗工癌上のフィルムを通して電子線を 40 せ、PBTフィルムの上から紙シートに向けて200k Vの施速電圧で、フィルム下の吸収線量が3MFadに なるように電子線を照射して塗工層を硬化し、次いで塗 工層からPETフィルムを剥離することにより、インク ジェット記録用シートを作製した。

【0034】実施例3

郷量150g/m²の前出のポリエチレンラミネート紙 の一面上に、ウレタンアクリレートオリゴマーの水蝕エ マルジョン(東亜合成株式会性製、ネオタンUE、置形 分50%) 40部に、平均粒径3.5μmの非結晶性シ 吸収性が低下し、支持体として減シートや合成紙を使用 50 リカ(水沢化学株式会社製、ミズカンル)80部を混合

し、60%の濃度に調整した塗料を、メイヤーバーを用 いて乾燥後の塗工置が25g/m² になるように塗工 し、乾燥後、塗工層表面にPETフィルムを貼合せ、P ETフィルムの上から紙シートに向けて200kVの加 速電圧で、フィルム下の吸収線置が4Mradになるよ うに電子線を照射して塗工層を硬化し、次いて塗工層か ちPETフィルムを剥離することにより、イングジェッ ト記録用シートを作製した。

[0035] 実能例4

miの硫酸パリウム含有の白色PETフィルムを用いた 以外は、実施例1の操作を繰り返して、インクジェット 記録用シートを得た。

[0036] 実施例5

ポリエチレンラミネート紙の代わりに、蟬畳128g/ ini のキャストコート紙(新五子製紙株式会性額。OK エナメル を使用し、光沢面に塗工した以外は、実施例 1の操作を繰り返して、インクジェット記録用シートを 得た。

[0037]実施例6

ポリエチレンラミネート紙の代わりに、年置85g/血 * の合成紙(王子楠化台成紙株式会社製、FPG 1 1 () を使用した以外は、実施例1の操作を繰り返して、 インクジェット記録用シートを得た。

[0038]実施例7

鏡面状の高平滑ドラム上(表面あらきRa=0.05μ 頭)に、ウレタンアクリレートオリゴマーの水性エマル ジョン(東亜合成株式会社製、ネオタンUE、園形分5 0%) 40部に、平均粒径3.5μmの非結晶性シリカ (水沢化学株式会社製、ミズカシル)80部を混合し6。 0%の濃度に調整した塗料を、乾燥後の塗工置が25g /m: になるように塗工し、乾燥後、塗工層表面にシー ト秋支持体である秤畳200g/m¹のポリエテレンラ ミネート紙を貼合せ、次いでポリエチレンラミネート紙 を通して300kVの加速電圧で、ポリエチレンラミネ ート紙下の吸収線置が2Mradになるように電子線を 解射して塗工層を硬化後、塗工層を高平滑ドラムから剝 離することにより、インクジェット記録用シートを作製 した。

[0039] 実施例8

顔斜として平均粒径3.5μmの非結晶性シリカ(水沢 化学株式会社製、ミズカシル)80部を、平均短径3. 5 μ mの非結晶性シリカ (水沢化学株式会社製) ミズカ シル)70部と平均粒径2μmのアルミナ微粉末(住友 化学株式会社製、AKP-G015)10部に置き換え た以外は同様にインク受容層を形成し、実施例6の操作 を繰り返してインクジェット記録用シートを得た。

[0040] 実施例9

電子線硬化型樹脂としてウレタンアクリレートオリゴマ ーの水性エマルジョン(荒川化学株式会社製、ニューフ 50 【0046】比較例1

ロンティアWE、 国形分40%) 62. 5部と、 顔料と して平均粒径1.5μmの非結晶性シリカ(水沢化学工 業株式会社 懇 ミズカシル 7.5 部を含有する塗液を 使用した以外は、実施例1の操作を繰り返してインクジ ェット記録用シートを得た。

10

【0041】実施例10

支持体として実施例5で使用したキャストコート紙を使 用し、支持体上に下塗り層として、ポリビニルアルコー ル(日本台域化学株式会社製、KL-05)を、乾燥重 ボリエチレンラミネート紙の代わりに、評置100g/ 10 置で2g/m² 竣工した以外は、実施例1の媒作を繰り 返してインクジェット記録用シートを得た。

【0042】実施例11

支持体として実施例5で使用したキャストコート紙を使 用し、支持体上に下塗り層として、ポリビニルアルコー ル(日本台成化学株式会社製、KL-05)を、乾燥重 置で6g/mi 塗工した以外は、実施例1の操作を繰り 返してインクジェット記録用シートを得た。

【0043】実施例12

支持体として実能例5で使用したキャストコート紙を使 20 用し、支持体上に下塗り層として、電子線硬化型のウレ タン系ジアクリレートオリゴマー(荒川化学株式会社 製、臨品名:ビームセット505)を、ポリエチレング りコール系ジアグリレートである二官能モノマー(東亜 台成株式会社製、M240)を、ウレタン系ジアクリレ ートオリゴマー/ボリエチレングリコール系ジアクリレ ート二官能モノマーニ70/30の比率で混合後、メイ ヤーバーで4g/m゚ 塗工し、次いで創速電圧180k Vで1Mradの電子線を照射して機脂を硬化した。

【0044】一方、鍵面状の高平滑ドラム上(表面あら 30 $\delta Ra = 0.05 \mu m$) $(c. 6 \mu v y) = 0.05 \mu m$ ゴマーの水锉エマルジョン(東亜合成株式会社製、ネオ タンUE、個形分50%) 40部に、平均粒径3.5 u mの非結晶性シリカ(水沢化学株式会社製、ミズカシ ル)80部を混合し60%の濃度に調整した塗料を、乾 燥後の塗工量が30g/m゚になるように塗工し、乾燥 後、先に下塗り層を設けたキャストコート紙の下塗り層 表面をこの塗工層表面に圧着させた状態でキャストコー ト紙の裏面から300kVの加速電圧で、下塗り層裏面 の吸収線置が3M:adの電子線を照射して塗工層を硬 46 化した。次いで、塗工層を高平滑ドラムから剥離するこ とにより、インクジェット記録用シートを作製した。

【0045】実施例13

顔斜として、非結晶性シリカ80部に代えて平均能径2 0~30 n mのコロイダルシリカ (触媒化成株式会社 製、臨品名:カタロイドS i 5 ()、固形分5 (%) 4 () 部と、平均粒径3、5μmの非縮晶性シリカ(水沢化学 株式会社製、ミズカシル) 40部を使用した以外は、実 施側1の操作を繰り返してインクジェット記録用シート を得た。

11

実施例1で使用したインク受容層塗液において競糾を全 く配合せずウレタンアクリレートオリゴマーの水性エマ ルジョンをそのまま使用した以外は、実施例1の操作を 緩り返した。

[0047]比較例2

実施例 1 で使用した非結晶性シリカ80部の代わりに、 カオリンクレー (エンゲルハード経験、UW90)を8 ①部使用した以外は、実施例1と同様に塗料を調製し、 操作を繰り返した。

[0048]比較例3

インク受容層塗料の非結晶性シリカとウレタンアクリレ ートオリゴマーの乾燥状態での配合比を50/50にし た以外は、実施側1の操作を繰り返した。

【() () 4.9】比較例4

電子線硬化型のウレタン系ジアクリレートオリゴマー (荒川化学株式会社製、ビームセット505) とポリエ チレングリコール系ジアクリレートである二官能モノマ ー (東亜合成株式会社製、M240)をウレタン系ジア クリレートオリゴマー/ポリエチレングリコール系ジア クリレート二官能モノマー=70/30の比率で混合し、20、A)を用い、グリーンのベタ印字部分(シアンとイエロ た混合液 1 (1 (1)部に、実施関1で使用した3.5 μmの 非結晶性シリカを復合したが、増粘のためシリカは2.5。 部しか配合できなかった。この塗液を使用し、以下の縁 作は実施例1を繰り返した。

[0050]比較例5

ウレタンアクリレートオリゴマーの水性エマルジョン。 (東亜合成株式会社製、ネオタンUE、圏形分50%) 4 ()部の代わりに非電子線硬化型のアクリル系エマルジ ョン(住友化学工業株式会社製、S-3931.園形分 った以外は、実施所1の操作を繰り返した。

比較例6

塗工層にPETフィルムを圧着しなかった以外は、実施 例1の操作を繰り返した。呂実施例、比較例で得られた*

5・・・ ドット形状が真円であり、ドットの太りが小さい

4・・・ ドット形状がほぼ円であり、ドットの太りが小さい

3・・・ ドット形状、ドットの太りともに普通である

2・・・ ドットの形状が不良であり、ドットの太りも大きい

1・・・ ドット形状が極めて不良であり、ドットの太りも疑めて大きい

し、5秒後に浴で拭き取った幾の表面を、目視評価し ※

5・・・ 表面は全く変化なく良好な光沢面を維持している

【① ① 5 4 】 (5)耐水性:シート表面に水滴を落と 40% た。評価は以下の5 段階で行った。

4・・・ 表面はほとんど変化ない

3・・・ 裏面にややくもりが認められるが、べたつき等はほとんどない

2・・・ 家面に明らかなくもりやべたつきが認められる

1・・・ 表面のくもりとべたつきが若しい

【0055】(6)表面強度:シートの表面強度をセロ ハンチープ (エチバン 製) 剥離試験で評価した。評価

は官能評価で行い、以下の3段階で評価した。

3・・・ 表面強度は良好である

2・・・ 表面強度は普通である

1・・・ 表面強度が弱い

[0056]

50 【表1】

*シートを下記の試験方法で試験し、その品質を評価し た。結果は衰しに示す通りである。

試験方法

(1) 光沢度: JIS Z8741に示された方法で測 定し、75度鏡面光沢度で評価した。

【0051】(2)インク級収性:インクジェットプリ ンター (キヤノン社製、BJC820-1A)を用い、 印字したインクが乾燥するまでの時間を測定した。評価 は以下の5段階で行った。尚、乾燥したか否かは印字直 19 後に上質紙(新王子製紙株式会社製、サンフラワー)を 印字表面に押し当て、微へのインクの転写の有無で判定 した。

5… 10秒未満

4… 10~20秒

3 -- 20~60秒

2---60~120秒 1 · · · 120秒以上

【0052】(3) 混色によるインクのにじみ: インク ジェットプリンター (キヤノン社製、BJC820-1

一の2色のインクの重なり部分)のにじみ具合を官能評 価した。評価は以下の5段階で行った。

5・・・ インクのにじみがない

インクのにじみがほとんどない

3・・・ インケのにじみが認められる

2・・・ インクのにじみがやや大きい

1・・・ インクのにじみが顕著である 【0053】(4)ドット形状および太り:インクジェ

ットプリンター (キヤノン社製、BJC820-1A) 39%) 51. 3部を使用し、電子線照射を行なわなか 30 を用い、記録の鮮明性を、印字したドットのドットの形 状および太り具合をズームステレオスコープ(をナー

) で50倍で観察し、評価した。評価は以下の5段階

13

	先供要 (以)	474 吸収器	にじみ	f:! 影状	耐水烧	表面 強定
类旋例)	93. 9	55655555555555555	500550000000000	566666666666	5	Z
2 4 5 6 7 8 9	92. 4	5	2	5	5 5 5 5	2
3	B2. 8	5	5	1 5	3 .	2
9	94, 5	3	9		2	\$ 73
5	92. I	3		5	3	8
5	04. 5) 5)	, n		2
7	98.6	5	2		5	
8	95.3	3	•	2	5 5 5 5 5	2 2
8	63.6	1 2	2	}]	2	
10	91.2	3	3	1 7	2	- 3
11 12 13	99. b	3	2	} }	2	4
12	82.9	7	2	1.	2	3
LA DRIVE	94, 0 94, 6	3	7	2	2	2 5
比較例)	84. 0 89. 3	1	1	1 1	🖁	1 6
5 1 9	93.9		1 :		5 5 5 5 5 5	\$ \$ 2 2 2 2
3	89.7	1 ;	1	,	1 4	9
ř.	76. 1	1 3 5	4	1 2 2	5	2 2 2
6	79. 4	5		9	, ,,	2

【0057】表しから明らかなように、各実施例で得る れたインクジェット記録用シートは、優めて高い鉄面性 を得し、しかも良好なインク吸収性、画像品質、耐水性 を有している。

ートは、顔料を全く配合していないため、インクの吸収

性がなく、比較例2で得られた記録用シートも、顔料と してカオリンを含有させたためインク吸収性は劣る。此 較例3で得られた記録用シートも、非結晶性シリカの配 台率が低いため、インク吸収性は劣っていた。また比較 例4で得られた記録用シートは、非結晶質シリカの配合 率が低いためインク吸収性はほとんど無い。一方、比較 例5で得られた記録用シートは、樹脂が電子繊硬化型で ないため、塗工層を高平별成形面に卸し当てた状態での **樹脂の架緒による面の形成効果がなく。鏡面性を得るこ** 10 とはできなかった。比較例6で得られた記録用シート は、高平滑成形面を使用していないため、鏡面性は得ら れない。

[0059]

【発明の効果】本発明に係わるインクジェット記録用シ ートは、鏡面状の高光沢面を有し、水性インクによるイ ンクジェット方式のブリンターあるいはブロッターで記 録を行った場合に、インク吸収性に優れ、ドット再現性 が良好で、鮮明で高精細の高品位画像を高速でプリント することができる。更に、支持体とインク受容層の間に 【0058】これに対し、比較例1で得られた記録用シー20 下塗り層を設けることにより、高い表面強度を付与する ことが可能である。